

第 21 回電解プロセス研究会および第 82 回電解科学技術委員会

日時： 2010 年 6 月 25 日（金） 13:30～17:00

場所： 同志社大学京田辺キャンパス光喜館 3 階 313-314 会議室

プログラム：

(1) 13:30～14:20

「IrO₂-based Electrodes. Precursors, Physicochemical Properties and Electrochemical Performance」

Prof. Achille De Battisti, University of Ferrara

(2) 14:20～15:10

「当社におけるニッケル湿式精練技術」

住友金属鉱山株式会社 松本智志 氏

(3) 15:20～16:10

「ナトリウムの電解精製」

北海道大学 上田幹人 先生

(4) 16:10～17:00

「ダイヤモンド電極を用いたフッ素電解」

東洋炭素株式会社 初代善夫 氏

参加費（当日会場でお支払ください）：

電解科学技術委員会委員・学生無料
電気化学会会員 2,000 円
非会員 5,000 円

会場案内：大学へのアクセス：
http://www.doshisha.ac.jp/access/tanabe_access.html
キャンパス内マップ：
http://www.doshisha.ac.jp/access/tanabe_campus.html
電解科学技術委員会 HP：<http://denkai.electrochem.jp/>

参加申込・問合せ先：

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-5
横浜国立大学大学院工学研究院機能の創生部門

電気化学会電解科学技術委員会 事務局

光島 重徳

TEL:045-339-4020 FAX:045-339-4024 E-mail: denkai@electrochem.jp